

～ 2011年度(H23年度) 第3回 ～ フットニックデバイス・応用技術研究会

- ・日時：平成23年9月27日(火) 13:00～16:20 講演会
16:30～17:30 ポスターセッション&懇親会
- ・会場：(独)産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館11階会議室

★★★ シリコンフォトニクス ★★★

講演プログラム (講演順は変更される可能性があります)

13:00 ～ 14:00

Silicon photonics: The recent developments of high speed optoelectronic devices

Centre national de la recherche scientifique(CNRS)、France

Laurent VIVIEN

14:00 ～ 14:10 休 憩

14:10 ～ 15:10

シリコンフォトニクス・III-V族/シリコンハイブリッド集積技術とその展開

東京工業大学理工学研究科 電気電子工学専攻

西山 伸彦

15:10 ～ 15:20 休 憩

15:20 ～ 16:20

高速・高密度光インターコネクションに向けたシリコンフォトニクス

フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発研究機構(PECST)
/技術研究組合光電子融合基盤技術研究所研究所(PETRA)

中村 隆宏

16:30 ～ 17:30

ポスターセッション&懇親会

担当幹事：株式会社富士通研究所
株式会社 東芝

田中 有
大平 和哉

事務局：一般財団法人光産業技術振興協会

佐藤 登志久